PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

08-236692

(43) Date of publication of application: 13.09.1996

(51) Int. CI.

H01L 25/04 H01L 25/18 H05K 3/28

(21) Application number: 07-040175

(71) Applicant: NEC CORP

(22) Date of filing:

28, 02, 1995

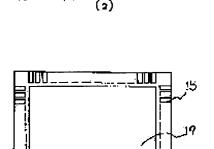
(72) Inventor: EGAWA HIDENORI

(54) HYBRID INTEGRATED CIRCUIT DEVICE AND MANUFACTUR THEREOF

(57) Abstract:

PURPOSE: To realize quite effective noise shield effect by feeding a low or high power supply potential to a conductive sealing resin directly touching at least one of the rear side of a semiconductor chip or the other electrode side of a passive chip device.

CONSTITUTION: Wiring patterns 12, 14 are connected, respectively, with end face electrodes 15 arranged on the circumferential side face of a resin sealed recess 11. In this regard, a multilayer resin sealing structure comprising a nonconductive sealing resin 18 filling the bottom face side and a conductive sealing resin 19 filling the upper part thereof is employed. The conductive sealing resin 19 is applied with any one of low or high power supply potentials and constructed to touch at, least one of the rear side of a semiconductor chip 16 or the other electrode



(b)

side of passive chip device 17a-17f directly. With such structure, quite effective noise shield effect is provided by the conductive sealing resin 19.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

28.02.1995

[Date of sending the examiner's

decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

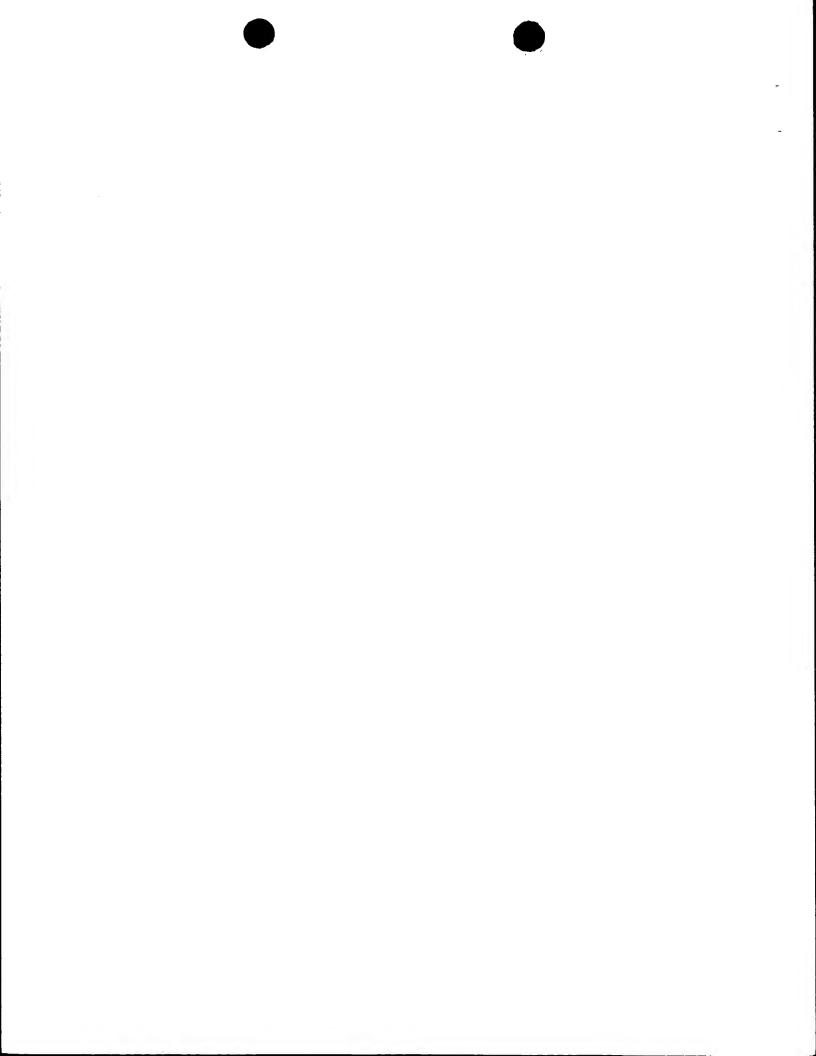
Date of final disposal for application

[Patent number]

2630294

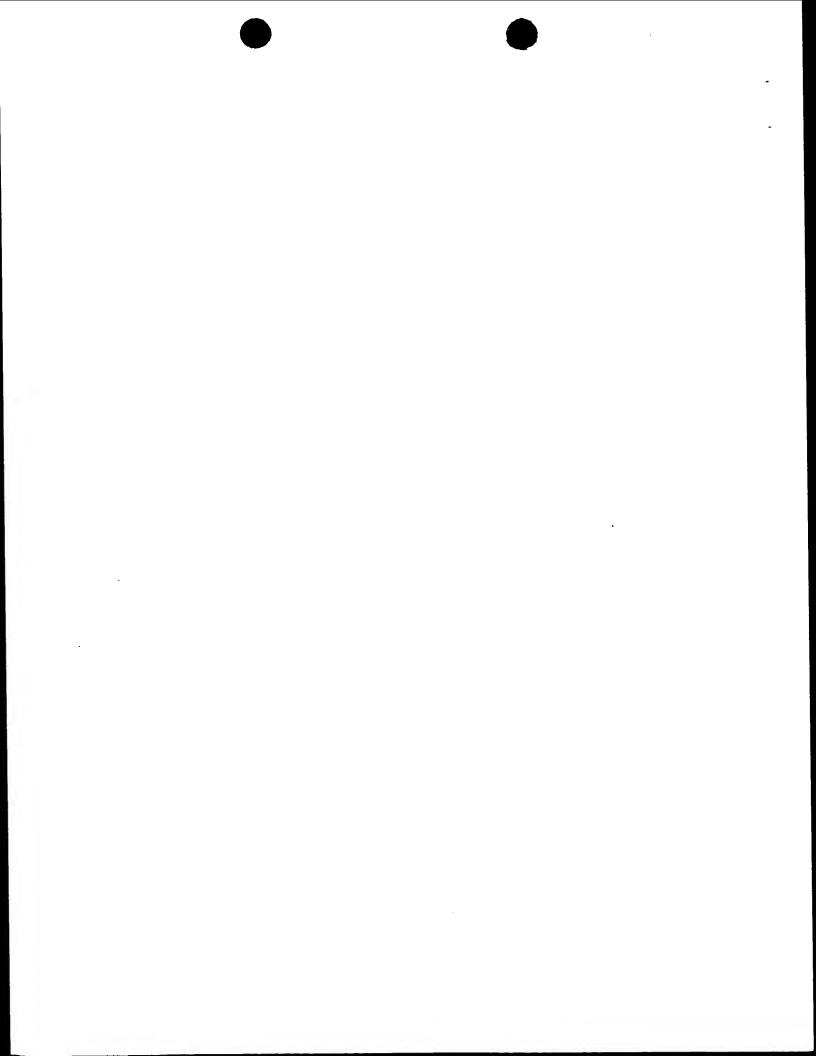
[Date of registration]

18.04.1997



[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998, 2000 Japanese Patent Office



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-236692

(43)公開日 平成8年(1996)9月13日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
H01L	25/04			H01L	25/04	Z	
	25/18			H05K	3/28	G	
H05K	3/28						

審査請求 有 請求項の数6 OL (全 8 頁)

(21)出願番号 特願平7-40175

(22)出願日 平成7年(1995)2月28日

(71)出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72) 発明者 江川 秀範

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(74)代理人 弁理士 京本 直樹 (外2名)

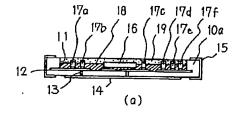
(54) 【発明の名称】 混成集積回路装置およびその製造方法

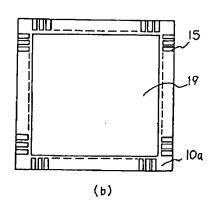
(57)【要約】

)

【目的】対ノイズ性に優れた混成集積回路装置を提供する。

【構成】配線基板に凹部11を設け、この凹部に半導体チップ16もしくは受動チップ部品17a~17fまたはその両方を搭載して樹脂封止した構造を有し、凹部底面に対して半導体チップ16はフェイスダウンで搭載し、受動チップ部品17a~17fは直立させて搭載することによって半導体チップ16の裏面および受動チップ部品の一方側電極を凹部上方の向きにそろえ、半導ケチップの裏面および受動チップ部品17a~17fの一方側電極が露出する高さまで非導電性封止樹脂18を充填し、その上に導電性封止樹脂19を充填して露出した裏面および一方側電極を導っとによって、搭載部品の裏面もしくは一方側電極を導電性封止樹脂層19に直接接触させて電気的接続をする。この導電性封止樹脂19を電源電位または接地電位に接続してシールド構造を形成する。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の内部導体層を有する多層の配線基 板の一方面に所定の大きさおよび深さで凹部が開口さ れ、この凹部の底面および他方面の前記内部導体層に形 成された配線パターンに半導体チップまたは受動チップ 部品のいずれかが少なくとも1つ接続されて搭載され、 前記半導体チップ搭載時はその各電極が前記底面の配線 パターンにワイヤボンディング接続され、前記受動チッ プ部品搭載時はその各電極が前記底面の配線パターンに 導電性接着剤を用いて接続され、これら配線パターンは 10 スルーホールを介して前記他方面の配線パターンにそれ ぞれ接続され、かつこれら配線パターンが前記凹部の周 縁部側面に配設された端面電極にそれぞれ接続されると ともに、前記凹部内が樹脂封止されてなる混成集積回路 装置において;前記樹脂封止は、前記底面側に充填され る非導電性封止樹脂ととの非導電性封止樹脂上に充填さ れる導電性封止樹脂とを含む多層構造からなり、前記導 電性封止樹脂は、低位側電源電位または高位側電源電位 のいずれかの電位が供給されかつ前記半導体チップの裏 面側および前記受動チップ部品の他方電極側の少くとも 20 一方側に直接接触させた構造を有することを特徴とする 混成集積回路装置。

1

【請求項2】 前記半導体チップおよび前記受動チップ 部品をそれぞれ少なくとも1つずつ搭載した請求項1記 載の混成集積回路装置。

【請求項3】 前記凹部に少なくとも1つの半導体チップが搭載され、これら半導体チップはそれぞれフェイスダウンで各電極が前記底面の対応する配線パターンにバンプ接続され、前記非導電性封止樹脂は前記半導体チップの裏面が露出する高さまで充填され、これら露出した 30 裏面を含む前記非導電性封止樹脂層上に前記導電性封止樹脂が積層されて封止される請求項1または2記載の混成集積回路装置。

【請求項4】 前記凹部に少なくとも1つの前記受助チップ部品が搭載され、これら受動チップ部品の少なくとも一部は、前記一方電極側のみ前記底面の配線バターンに接続されるように直立して搭載され、前記非導電性封止樹脂は前記受動チップ部品の前記他方電極側がそれぞれ露出する高さまで充填され、これら露出した前記他方電極側を含む前記非導電性封止樹脂層上に前記導電性封 40 止樹脂が積層されて封止される請求項1または2記載の混成集積回路装置。

【請求項5】 前記開口により残された基板周縁部内にある前記内部導体層の全面に形成されたベタパターンが前記基板側面および底面周縁部を囲んで配設され導電体層と一体となり、かつ前記凹部内側壁面で前記導電性封止樹脂端面と電気的に接続させて形成したシールド層を有する請求項1、3または4記載の混成集積回路装置。

【請求項6】 複数の内部導体層を有する多層の配線基板の一方面に所定の大きさおよび深さで凹部を開口し、

との凹部の底面および他方面の前記内部導体層に形成さ れた配線パターンに半導体チップおよび受動チップ部品 を少なくとも1つずつ接続して搭載し、前記半導体チッ プはその各電極を前記底面の配線パターンにワイヤボン ディング接続し、前記受動チップ部品はその各電極を前 記底面の配線バターンに導電性接着剤を用いて接着し、 これら配線パターンをスルーホールを介して前記他方面 の配線パターンにそれぞれ接続するとともに、前記凹部 を樹脂封止する混成集積回路装置の製造方法において; 前記配線基板の前記凹部に少なくとも1つの前記半導体 チップをフェイスダウンで前記底面の配線パターンにバ ンプ接続する第1の工程と、前記工程終了後の前記配線 基板に少なくとも1つの前記受動チップ部品を直立させ た状態で一方側の電極のみを導電性接着剤により前記底 面の配線パターンに接着およびキュアし硬化させる第2 の工程と、前記パンプ接続された前記半導体チップの裏 面および前記接着された前記受動チップ部品の他方側の 電極がそれぞれ露出する高さまで前記凹部に非導電性封 止樹脂を充填してキュアし硬化させる第3の工程と、前 記硬化後の前記非導電性封止樹脂の上部に露出する前記 裏面および前記電極のそれぞれを全て覆う高さまで導電 性封止樹脂を充填してキュアし硬化させる第4の工程と からなる混成集積回路装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は混成集積回路装置に係わり、特に薄型でリードレスタイプの表面実装用混成集積 回路装置のノイズ対策を施した混成集積回路装置に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、半導体素子の微細化が進み、半導体装置に収容される回路規模もさらに増大し、民生用機器、工業用機器、その他いろいろな産業分野からのニーズに応えるために多機能化とともに各種の実装形態の半導体装置が開発されてきた。

【0003】これら実装形態の一つに混成集積回路装置がある。この装置は、配線基板上に形成された配線パターンで相互接続されるマイコン、メモリ、ゲートアレイ等のベアチップ、あるいは抵抗、コンデンサ等の受動チップ部品を混在して搭載し、システム規模の機能を実現しようとするものである。用途によっては、ベアチップのみ、あるいは受動チップ部品のみが搭載される場合ものもある。

【0004】とのように機能強化された混成集積回路装置に対する要求としては、高速化、高周波化、大電力化とともに、外来ノイズあるいは搭載チップ間で相互に影響を与えるノイズに対する対策がある。ノイズ対策を考慮したこの種の従来の混成集積回路装置の一例を断回図で示した図5を参照すると、配線基板30の凹部31の底面に、半導体チップ32およびノイズフィルター用の

ものを含む受動チップ部品33a~33cを搭載する。 その際、半導体チップ32の電極と配線基板30に配設 された導体層による配線パターン34は、ボンディング ワイヤ35によって電気的接続が行なわれ、受助チップ 部品33a~33cは導電性接着剤等によって電気的接 続が図られる。なお、半導体チップが紫子形成面を下側 に向けて (フェイスダウン) 搭載するフリップチップの 場合は配線基板面の電極との接続はハンダバンプにより 行なわれる。

【0005】また、配線基板30の凹部31は非導電性 10 封止樹脂36(図中の斜線部分)で封止し、必要に応じ て、配線パターン37を裏面に設けてスルーホール38 で配線パターン34と貫通接続したり、封止表面にシー ルド板39を接着することにより、シールド構造として いた。

【0006】さらに、シールド板39を設ける代りにパ ッケージ自体をマザーボードに対し裏返しに実装し、樹 脂封止面と対応するマザーボードの表面に配線パターン を設ける場合もある。

【0007】一方、受動チップ部品を搭載する方法の一 20 例が、特開平3-256392号公報に記載されてい る。同公報記載の混成集積回路装置の断面図を示した図 6を参照すると、受動チップ部品を直立させて搭載する 場合の一例であり、この場合は、搭載電極40aに下側 の電極41 a を接続した受動チップ部品42の上側の電 極41bと配線基板43側の搭載電極40bとをポンデ ィングワイヤ44を用いて接続している。

【0008】前述したように、ノイズのアンテナとなり やすいボンディングワイヤを使用しなければならない点 および、電極24,25が依然として基板面上に2つあ 30 る点で他の従来例と同様である。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】この従来の混成集積回 路装置では、受助チップ部品を搭載する場合に、その受 動チップ部品が有する2つの電極が共に基板表面の配線 パターンと直接またはワイヤにより接続されるため、接 続用電極を2つそれぞれ基板上に確保しなければなら ず、実装面積が大きくなる。そのため、半導体チップ近 傍の配線パターンの密集した部分には、受動チップ部品 の配置(レイアウト)が難しいという問題があった。ノ イズ除去のためには、発生源となる能動素子の出来るだ け近傍にバイパスコンデンサおよびフィルター回路を配 置するのが効果的であるのにもかかわらず、上述したよ うにそれぞれ2つの接続用電極を基板上に設けなければ ならないという問題が、それを難しくしていた。

【0010】一方、前述したバンプ接続により半導体チ ップを裏返しに搭載するフェイスダウンの手法はフリッ プチップ等でしばしば行われるが、裏面を電源電位また は接地電位である安定電位に接続する方法としては確立

来ないという問題もあった。ノイズ防止のためには、ワ イヤーがノイズのアンテナとなってしまうので、ワイヤ ーを用いることなく、かつ半導体チップ自体がシールド 板の効果を持ち得る点でフェイスダウンで搭載する方が 有利であるのは明らかであるが、上述したようにチップ 裏面を安定電位に接続する方法が未確立のためその適用 の範囲がせばめられていた。

【0011】本発明の目的は、上述した問題点に鑑みな されたものであり、半導体チップをフェイスダウンで配 線基板にバンプ接続して搭載し、かつその周辺回路部品 の受動チップ部品とともにシールドを施した構造を有す る混成集積回路装置およびその製造方法を提供すること にある。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明の混成集積回路装 置の特徴は、複数の内部導体層を有する多層の配線基板 の一方面に所定の大きさおよび深さで凹部が閉口され、 との凹部の底面および他方面の前記内部導体層に形成さ れた配線パターンに半導体チップまたは受助チップ部品 のいずれかが少なくとも1つ接続されて搭載され、前記 半導体チップ搭載時はその各電極が前記底面の配線バタ ーンにワイヤボンディング接続され、前記受動チップ部 品搭載時はその各電極が前記底面の配線パターンに導電 性接着剤を用いて接続され、これら配線パターンはスル ーホールを介して前記他方面の配線パターンにそれぞれ 接続され、かつとれら配線パターンが前記凹部の周縁部 側面に配設された端面電極にそれぞれ接続されるととも に、前記凹部内が樹脂封止されてなる混成集積回路装置 において;前記樹脂封止は、前記底面側に充填される非 導電性封止樹脂とこの非導電性封止樹脂上に充填される 導電性封止樹脂とを含む多層構造からなり、前記導電性 封止樹脂は、低位側電源電位または髙位側電源電位のい ずれかの電位が供給されかつ前記半導体チップの裏面側 および前記受助チップ部品の他方電極側の少くとも一方 側に直接接触させた構造を有することにある。

【0013】また、前記半導体チップおよび前記受動チ ップ部品をそれぞれ少なくとも1つずつ搭載することが

【0014】さらに、前記凹部に少なくとも1つの半導 40 体チップが搭載され、とれら半導体チップはそれぞれフ ェイスダウンで各電極が前記底面の対応する配線パター ンにパンプ接続され、前記非導電性封止樹脂は前記半導 体チップの裏面が露出する高さまで充填され、これら露 出した真面を含む前記非導電性封止樹脂層上に前記導電 性封止樹脂が積層されて封止されてもよい。

【0015】さらにまた、前記凹部に少なくとも1つの 前記受動チップ部品が搭載され、これら受動チップ部品 の少なくとも一部は、前記一方電極側のみ前記底面の配 線パターンに接続されるように直立して搭載され、前記 されたものが無く、限られた半導体チップにしか適用出 50 非導電性封止樹脂は前記受動チップ部品の前記他方電極

10

側がそれぞれ露出する高さまで充填され、とれら露出し た前記他方電極側を含む前記非導電性封止樹脂層上に前 記導電性封止樹脂が積層されて封止することができる。

【0016】さらに、前記開口により残された基板周縁 部内にある前記内部導体層の全面に形成されたベタバタ ーンが前記基板側面および底面周縁部を囲んで配設され 導電体層と一体となり、かつ前記凹部内側壁面で前記導 電性封止樹脂端面と電気的に接続させて形成したシール ド層を有することもできる。

【0017】本発明の混成集積回路装置の製造方法の特 徴は、複数の内部導体層を有する多層の配線基板の一方 **面に所定の大きさおよび深さで凹部を開口し、この凹部** の底面および他方面の前記内部導体層に形成された配線 パターンに半導体チップおよび受動チップ部品を少なく とも1つずつ接続して搭載し、前記半導体チップはその 各電極を前記底面の配線パターンにワイヤボンディング 接続し、前記受動チップ部品はその各電極を前記底面の 配線パターンに導電性接着剤を用いて接着し、これら配 線パターンをスルーホールを介して前記他方面の配線パ ターンにそれぞれ接続するとともに、前記凹部を樹脂封 20 止する混成集積回路装置の製造方法において:前記配線 基板の前記凹部に少なくとも1つの前記半導体チップを フェイスダウンで前記底面の配線パターンにバンプ接続 する第1の工程と、前記工程終了後の前記配線基板に少 なくとも1つの前記受動チップ部品を直立させた状態で 一方側の電極のみを導電性接着剤により前記底面の配線 バターンに接着およびキュアし硬化させる第2の工程 と、前記パンプ接続された前記半導体チップの裏面およ び前記接着された前記受助チップ部品の他方側の電極が それぞれ露出する高さまで前記凹部に非導電性封止樹脂 30 を充填してキュアし硬化させる第3の工程と、前記硬化 後の前記非導電性封止樹脂の上部に露出する前記裏面お よび前記電極のそれぞれを全て覆う高さまで導電性封止 樹脂を充填してキュアし硬化させる第4の工程とからな ることにある。

[0018]

【作用】本発明の混成集積回路は、配線パターン形成用 の内部導体配線層を有する多層の配線基板の、基板周縁 部を除く上面部分に凹部を形成して導体配線層の一部を 露出させる。まず、この凹部にバイパスコンデンサ、フ ィルター等を形成するための受動チップ部品もしくはチ ップジャンバー等を搭載する場合には、これらのチップ 部品の片側の電極のみを配線基板に電気的に接続するよ うに直立させてマウントしておき、凹部底面からチップ 部品の下側の電極を含み上側の電極が露出する高さまで 非導電性封止樹脂を充填・キュアして硬化させる。さら に非導電性封止樹脂の上にチップ部品の上側の電極を覆 う高さまで導電性封止樹脂を充填・キュアして積層する ととにより、上側電極を導電性封止樹脂層に直接接触さ せることで電気的接続がとれるようにした。

【0019】また、凹部に半導体チップを搭載する場合 には、半導体チップの素子形成面を下向きにしたいわゆ るフェイスダウンで搭載しておき、この凹部底面から半 導体チップ裏面部分が露出する高さまで非導電性封止樹 脂を充填・キュアして硬化させ、さらに非導電性封止樹 脂の上に半導体チップの露出した裏面部分を覆う高さま で導電性封止樹脂を充填・キュアすることにより裏面部 分を導電性封止樹脂層に直接接触させる形で電気的接続 がとれるようにしてある。

【0020】また、上述したいずれの場合も、導電性封 止樹脂層自体を外部から供給される安定電位へ接続する 場合は、チップジャンパーを介して配線基板内の安定電 位に対応する配線バターンと接続するか、予め配線基板 の凹部に充填される導電性封止樹脂に電気的接続がとれ るように、周縁部上面に近い内部導体層を全面ベタパタ ーンとして形成し、かつ基板側面および底面周縁部を囲 んで配設した導電体層と一体となってシールド層を形成 し、外部電極を介してこのシールド層に供給される安定 電位が導電性封止樹脂を介して半導体チップの裏面にも 供給されるようにしてある。

【0021】したがって、導電性封止樹脂がシールドの 役目を果すことが出来ることになる。

[0022]

【実施例】次に、本発明について図面を参照しながら説

【0023】図1(a)は本発明の第1の実施例の断面 図であり、図1(b)その平面図である。図1(a)お よび図1(b)を参照すると、例えばガラスエポキシ樹 脂からなる多層配線基板10aの上面の、周縁部以外の 部分に凹部11を開口する。この開口部の大きさおよび 深さは、搭載される部品の大きさおよび数量によって予 め決められている。この開口により凹部11の底面には 搭載する構成部品間を接続するために予め配設された配 線パターン12が露出される。この配線パターン12は スルーホール13により必要に応じて裏面側に配設され た配線パターン14に適宜接続されている。

【0024】さらに、裏面側の配線パターン14は、直 接あるいは搭載された構成部品を介して間接的に、基板 周縁部に配設された端面電極15に配線パターン14を 用いて所定の接続がなされている。この端面電極15は いわゆるパッケージの外部端子であって、互いに間隔を おいて並べられた導体群からなり、複数の異る電位を有

【0025】上述した配線基板10の凹部11に、例え ば半導体チップ16と、チップジャンパーを含む受動チ ップ部品17a~17fが搭載されている。との半導体 チップ16はフェイスダウンで各電極が配線パターン1 2にそれぞれバンプ接続されている。

【0026】一方、受動チップ部品17a~17fは、 50 従来例の場合はチップ自身の有する2つの電極はそれぞ 10

8

れ凹部底面側の配線パターン12に接続されていたが、 本実施例においては、一方側の電極のみ配線パターン1 2にそれぞれ接続された状態で直立して搭載される。

【0027】凹部11は底面から半導体チップ16の裏面および受動チップ部品17a~17fの他方側の電極がそれざれ露出する高さまで非導電性封止樹脂18(図中斜線状の網目で示す)が充填されている。この非導電性封止樹脂18の上には基板周縁部上面と同じ高さまで導電性封止樹脂19(図中点状の網目で示す)が充填されて樹脂封止が行なわれている。

【0028】導電性封止樹脂19は、例えばチップジャンパーを受動チップ部品17bとすると、チップジャンパー17bにより配線パターン12、スルーホール13 および配線パターン14のうちの所定のパターン(不図示)を介して端面電極15のうちの電源電位または接地電位の安定電位が外部から供給される電極に電気的接続がなされている。

【0029】本実施例に示した構造により、導電性封止 樹脂19が、半導体チップ16の裏面および受助チップ 部品17a~17bの他方側電極を安定電位に接続する 20 ので、シールド効果を得ることが出来る。

【0030】本発明の第2の実施例を断面図で示した図2(a)およびその平面図を示した図2(b)を参照すると、側面シールド構造を有するパッケージを構成した場合の例である。第の1実施例において、端面電極15はいわゆるパッケージの外部端子であって、互いに間隔をおいて並べられた導体群を成し複数の異る電位を有していたが、第2の実施例では、これらは接地電位または電源電位等の安定電位を有する基板周辺部全面に渡って配設された単一のベタバターンとなっている。

【0031】すなわち、第1の実施例との相違点は、導電性封止樹脂19が配線基板10bの内部導体層20aと凹部内側壁面で接触するとともに、内部導体層20aは配線基板10bの側面20bおよび底面周縁部20cまで延長された側面シールド構造(断面図では20a~20b~20cで表わした略「コの字」型になる)であって配線基板10bの周縁部全面を側面から囲むように配設され、かつその底面周縁部20cには外部電極21が設けられ、さらに、裏面側の配線パターン14は、直接あるいは搭載された構成部品を介して間接的に、配線40パターン12はスルーホール13を介して、それぞれ配線基板10bの底面周縁部20cの内側にあり、かつ外部電極領域22に設けられた外部電極23に接続されていることである。それ以外の構成要素は第1の実施例と同様であるからことでの構成の説明は省略する。

【0032】上述した第2の実施例の構成によれば、延長された内部導体層20a~20cに外部電極21から安定電位が供給されて、これらの延長された内部導体層20a~20cによりシールド効果を得ることが出来る。

【0033】なお、上述した実施例の変形例として、導電封止樹脂層を複数層設け場合の断面図を示した図3

(a)を参照すると、電樹脂封止層18bの上に導電封止樹脂層19aと非導電樹脂封止層18aと導電封止樹脂層19aとが順次に積層されて形成されている。受動チップ部品17aと17bの他方側の電極が導電封止樹脂層19aに接続され、半導体おチップ16と受動チップ部品17cおよび17dとの裏面と他方側電極とが導電封止樹脂層19bに接続されるので、搭載部品ごとに異なる安定電位のいずれかに分けて供給することができる。

【0034】また、凹部を複数個設けた場合の断面図を示した図3(b)を参照すると、凹部11aには受動チップ部品17aと半導体チップ16が搭載され、凹部11bには受動チップ部品17b~17dが搭載されており、凹部毎にそれぞれ独立した機能をもたせることができる。

【0035】上述した第1 および第2の実施例で説明した混集領回路装置の製造方法は、その製造工程断面図であって、半導体チップのバンプ接続工程を示した図4

(a)、受動チップ部品を接着する第2の工程示した図4(b)、凹部に非導電性封止樹脂を充填する第3の工程を示した図4(c)および導電性封止樹脂を充填する第4の工程を示した図4(d)を参照すると、まず、ガラスエボキシ樹脂基板に公知のエッチング処理により形成した多層配線基板10aまたは10bに凹部が形成された配線基板であって、この凹部に少なくとも1つの半導体チップ16を公知の半田バンプ等の方法によりフェイスダウンで搭載する(図4(a))。

【0036】次に、ノイズフィルタ用のものを含む受動チップ部品17a~17fを直立させた状態で、それぞれの片側(下側)の電極のみを導電性接着剤等によりマウントした後、キュアし、硬化させる(図4(b))。【0037】しかる後、エポキシ系の絶縁性の高い非導電性封止樹脂18を用いて所定の深さまで充填する。このとき、少なくとも、半導体チップ16および受動チップ部品17a~17fのそれぞれの下側電極に接する配線パターン12と電気的に接続する部分を全て覆いかくし、かつ、半導体チップ16の裏面部分と、受助チップ部品17a~17fの上側電極は全て露出する高さまで充填して150°30分前後でキュアし硬化させる(図4(c))。

【0038】さらに、しかる後、非導電性封止樹脂18の上面および、この非導電性封止樹脂から露出する受助チップ部品17a~17fの全ての電極と半導体チップ16の裏面とを覆う高さまで、Cuベースト等の電導率の高い導電性封止樹脂19を充填して、150°30分前後でキュアし硬化させる(図4(d))。

【0039】なお、第4の工程の後、図には示さないが 50 必要に応じてレジスト等の保護層をその上部に印刷形成 しても良い。

【0040】第2の実施例の製造方法の場合、第1の工程における配線基板10bは、基板周辺部全面に渡って配設される単一のベタパターンとして、側面シールド構造20b,20cと一体となるよに内部導体層20aを予め設けておく。この導体層の高さ方向の位置は、導電性封止樹脂19で封止する際に内部導体層20aの凹部内側壁面に露出した部分が導電性封止樹脂19の端面に接触するように、導電性封止樹脂19の層の厚みの範囲を勘案して決められる。

【0041】さらに、配線基板10bの裏面側は、外部端子としての突起電極23が側面シールド構造20cより内側の、基板周縁部22に配設され、かつ凹部底面の配線パターン12にそれぞれ接続されたものが使用される以外は、上述の製造工程と同様である。

【0042】なお、非導電性封止樹脂18の高さ、即ち層厚については、現状の半導体チップ16の厚さが0.3mm~0.4mm程度、パンプ高さが0.1mm程度、受助チップ部品17a~17fの電極厚が0.2mm前後であることを想定すると、約0.25mm~0.35mm程度の間に調整すればよいことになる。

【0043】0.1mm程度の巾の高さ調整は、現状の技術で何ら問題はない。勿論、半導体チップ16、または受助チップ部品17a~17fのいずれか一方にのみ適用する場合は、その一方のみを考慮すればよいから上述した巾の余裕度はさらに広がることになる。

【0044】以上説明したように、本発明の混成集積回路装置およびその製造方法によれば、例えば、前述したように、電源電位および接地電位間のバイパスコンデンサおよび各ノイズフィルタは、ノイズ発生源である半導30体チップに可能な限り近い位置に配置しなければならないが、本発明の混成集積回路装置では、その構成要素の受動チップ部品を直立させて搭載出来ると同時に、片側の電極は凹部内のいたる所で安定電位に接続出来るため、配線基板のパターンレイアウトが極めて容易となる。さらに、直立させることによって搭載面積が本来の1/2以下となるので、パターン配設密度の高い半導体チップ近傍にも容易に配置出来、従って、より効果的なノイズ除去が可能になる。

【0045】また、半導体チップの搭載においては、裏 40 面部分を安定電位へ容易に接続する手段を提供出来るので、フリップチップ搭載の適用範囲が格段に広げられる。前述したように、ボンディングワイヤによる接続は、ワイヤーがアンテナとなり易く、しかも、搭載面積が約2倍を要して、その分バイパスコンデンサおよびフィルター用受動チップ部品も半導体チップから遠ざかることになるので、ノイズ的にもフリップチップでの搭載が明らかに有利である。

【0046】また、半導体チップと受動チップ部品混在の場合は、特にそれぞれに必要な安定電位への接続を、

プロセスを分けることなく一括の処理で行える点が非常 に有効な効果である。

【0047】多くの場合、搭載部品の高さの不一致から、基板導体層や印刷導体層もしくはシールド金属板の接着等では安定な接続を望めないが、本発明の混成集積回路装置のように、導電性封止樹脂の充填によれば、搭載部品の高さのパラツキをことごとく吸収し、安定な接続を得ることが可能になる。

【0048】さらに、第2の実施例に示したように、導 10 電性封止樹脂と基板内部導体層との電気的接続をとることも容易で、これを用いれば、導電性封止樹脂自体の外部回路の安定電位への接続が出来、従ってそれらが一体となったバッケージ上方向に対する良好なノイズシールド構造をも同時に実現出来る。

【0049】さらにまた、第2の実施例のようにバッケーシの側面をもメッキ処理等によりシールドし、裏面ベタバターンにまで接続し、側面導体下部とこの混成集積回路装置を搭載するマサーボード間の半田シール等も併用すれば20dB~30dBのノイズ低減も出来る。

【0050】また、副次的効果として本発明の構造によれば、半導体チップ裏面が、直接に熱伝導率の大きい導電性封止樹脂に接しており、その層厚も数百 μ と比較的厚くなるので、良好な放熱構造としても機能する。特に、前述したシールド構造をとった場合は、シールドの導体部分を介して配線基板側への熱放散が図られるのでより効果的である。

【0051】熱によるICデバイスの諸特性のシフトは、通常誤動作に対するノイズマージンを悪化させる。よって放熱構造は、ノイズ的観点から見ても重要な要素である。

[0052]

【発明の効果】以上説明したように本発明の混成集積回 路装置およびその製造方法は、配線基板に凹部を設け、 との凹部に半導体チップもしくは受動チップ部品または その両方を搭載し樹脂封止する構造であって、凹部底面 に対して半導体チップはフェイスダウンで搭載し、受動 チップ部品は直立させて搭載することによって半導体チ ップの裏面および受動チップ部品の一方側の電極を凹部 上方の向きにそろえることにより、底面に接続した他方 側の電極に対して垂直方向に離した状態を形成するとと もに、凹部封止用樹脂が凹部底面に接する非導電性封止 樹脂層とその上層の導電性封止樹脂層とを含む多層構造 を有し、凹部底面から半導体チップ裏面部分および受動 部チップ部品の一方側の電極が露出する高さまで非導電 性封止樹脂を充填・キュアして硬化させ、さらに露出し た裏面部分および一方側の電極を覆う高さまで非導電性 封止樹脂の上に導電性封止樹脂を充填・キュアすること により、裏面部分および一方側の電極をそれぞれ導電性 封止樹脂層に直接接触させた状態で電気的接続がとれる 50 ようにしたので、導電性封止樹脂層を外部端子を介して 安定電位に接続することにより、導電性封止樹脂層がノイズに対して極めて有効なシールド効果を果すことが出来る。

【0053】また、導電性樹脂層と端面接触するようにした基板周縁部の内部導体層を基板側面および底面周縁部を囲んで形成した導電体層と一体となるようにしたシールド構造とすることも出来るので、同様なシールド効果が得られる。

【0054】さらに、フリップチップ搭載適用の容易化、受動チップ部品によるフィルタ素子の自由度の高い 10レイアウト、良好なシールド構造および放熱構造のいずれも同時に実現出来るので、ノイズ対策が極めて容易かつ効果的に行え、デバイス本来の性能を充分に引き出すことを可能にしている。

【図面の簡単な説明】

【図1】(a)本発明の第1の実施例の混成集積回路装置を示す断面図である。

(b) 第1の実施例の平面図である。

【図2】(a)本発明の第2の実施例の混成集積回路装置を示す断面図である。

(b) 第2の実施例の平面図である。

【図3】(a) 導電封止樹脂層を複数層設け場合の断面 図である。

(b) 凹部を複数個設けた場合の断面図である。

【図4】(a)半導体チップのバンプ接続工程を示した 断面図である。

(b) 受動チップ部品を接着する第2の工程示した断面 図である。

(c)凹部に非導電性封止樹脂を充填する第3の工程を示した断面図である。 *

*(d)導電性封止樹脂を充填する第4の工程を示した断 面図である。

12

【図5】従来の混成集積回路装置の一例を示す断面図で ある。

【図6】従来の混成集積回路装置の他の例を示す断面図 である。

【符号の説明】

10a, 30, 43 配線基板

10b 側面シールド構造を有する配線基板

) 11, 11a, 11b 31 凹部

12,34 底面側の配線パターン

13,38 スルーホール

14,37 裏面側の配線パターン

15 端面電極

16,32 半導体チップ

17a~17f, 33a~33c, 42 受動チップ 部品

18, 18a, 18b, 36 非導電封止樹脂

19, 19a, 19b 導電性封止樹脂

20 20a 内部導体層 (導体ベタパターン)

20b 配線基板10の側面シールド

20 c 底面周縁部シールド

21, 22 突起電極 (外部電極)

23 外部電極領域

35, 44 ワイヤ

39 シールド板

40a, 40b 搭載電極

41a 受動チップ部品の上側電極

41b 受動チップ部品の下側電極

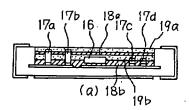
41b

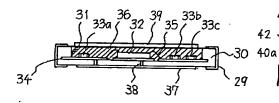
*** 30**

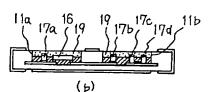
(図3)

【図5】

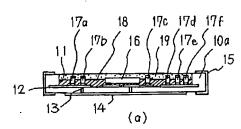
【図6】



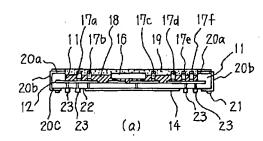


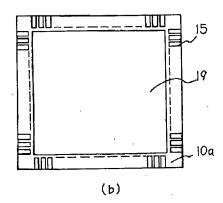


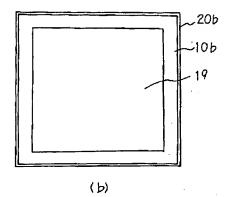
【図1】



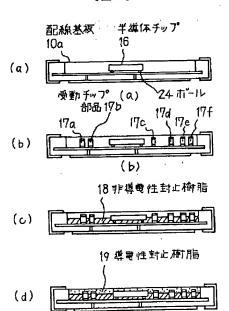
[図2]







[図4]



)